УСПЕХИ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2015, том 3, № 2 Основан в 2013 г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ФИЗИКА	ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Климанов Е. А. О механизмах геттерирования генерационно-рекомбинационных центров в кремнии при диффузии фосфора и	Филачёв А. М., Таубкин И. И., Тришенков М. А. Достижения твёрдотельной фотоэлектроники (обзор)
бора	Яковлева Н. И. Процессы рекомбинации и
<i>Ташаев Ю. Н.</i> Моделирование электростатического поля тороида	анализ времени жизни в узкозонных полупроводниковых структурах CdHgTe 169
	Пермикина Е. В., Кашуба А. С. Исследование эпитаксиальных гетероструктур HgCdTe 180
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ	Δ A. D. W D. D. C Γ. D.
Гришина И. А., Иванов В. А., Коврижных Л. М. Современное состояние исследований в области физики плазмы и плазменных технологий в России (обзор по материалам XLII	Филатов А. В., Карпов В. В., Сусов Е. В., Грибанов А. А., Кузнецов Н. С., Петренко В. И. Фоторезисторы с кодом Грея из гетеро- эпитаксиальных структур $Cd_xHg_{1-x}Te$ на спектральный диапазон 2—11 мкм с
Международной конференции по физике	термоэлектрическим охлаждением 190
плазмы и УТС)	Филатов А. В., Сусов Е. В., Акимова Н. М., Карпов В. В., Шаевич В. И. Высокостабильные фоторезисторы диапазона 8—12 мкм из ГЭС КРТ МЛЭ
водимости на стеллараторе Л-2М в условиях боронизации вакуумной камеры	Будтолаева А. К., Хакуашев П. Е., Чинарева И. В. Исследование имплантации берил-
Балмашнов А. А., Бутко Н. Б., Степина С. П., Умнов А. М., Хименес М. Х. Параметры ЭЦР- плазмы, формируемой в коаксиальном резо-	лия в InP 202
наторе плазменного инжектора CERA-RI-2	ИНФОРМАЦИЯ
(вычислительный эксперимент)	Сводный перечень статей, опублико-
Курбанисмаилов В. С., Омаров О. А., Рагим-	ванных в журнале в 2014 г 209
ханов Γ . E .,	Правила для авторов 212
Али Рафид А. А. Импульсный объемный разряд в гелии при высоких перенапряжениях 154	Б ланк для подписки

•

į

Учредитель журнала:

Государственный научный центр Российской Федерации — AO «НПО «Орион»

Журнал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора ПИ № ФС 77-53027 Международный стандартный сериальный номер ISSN 2307-4469

Выходит 6 раз в год

Главный редактор

А. М. Филачёв, д.т.н., член-корреспондент РАН, профессор

Редакционная коллегия

- В. И. Баринов, к.ф.-м.н., доцент (заместитель главного редактора).
- И. Д. Бурлаков, д.т.н., профессор.
- Л. М. Василяк, д.ф.-м.н., профессор (заместитель главного редактора).
- И. С. Гайдукова, к.т.н. (ответственный секретарь редколлегии).
- Ю. В. Гуляев, д.ф.-м.н., академик РАН.
- Д. Дамньанович, д.ф.-м.н., профессор (Сербия)
- А. В. Двуреченский, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН.
- В. А. Иванов, к.ф.-м.н., доцент.
- А. В. Латышев, д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН.
- Ю. А. Лебедев, д.ф.-м.н.
- В. П. Пономаренко, д.ф.-м.н., профессор.
- В. И. Пустовойт, д.ф.-м.н., академик РАН.
- А. А. Рухадзе, д.ф.-м.н., профессор.
- Э. Ю. Салаев, д.ф.-м.н., академик НАН Азербайджана, профессор.
- А. С. Сигов, д.т.н., академик РАН, профессор.
- И. И. Таубкин, д.т.н., профессор.
- В. А. Ямщиков, д.т.н.

Издатель — АО «НПО «Орион», ГНЦ РФ.

Адрес редакции журнала "Успехи прикладной физики": 111538, Москва, ул. Косинская, д. 9,

АО «НПО «Орион».

Телефон: 8 (499) 374-82-40 E-mail: advance@orion-ir.ru Internet: advance.orion-ir.ru

Подписано в печать 24.04.2015. Формат А4. Бумага офсетная.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 11,4. Уч.-изд. л. 11,8.

Тираж 140 экз. Цена договорная.

Отпечатано в типографии ЦНО «Угреша».

Адрес: 140090, г. Дзержинский Московской области,

ул. Академика Жукова, 24.

Успехи прикладной физики[®]

Подписной индекс

в Объединенном каталоге «Пресса России» — 20999

© Редколлегия журнала "Успехи прикладной физики", составление, 2015

© АО «НПО «Орион», оформление, 2015

Ä

•

(ADVANCES IN APPLIED PHYSICS)

THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL

2015, Vol. 3, No. 2 Founded in 2013 Moscow

CONTENTS

GENERAL PHYSICS	PHOTOELECTRONICS
E. A. Klimanov Mechanism of gettering the generation-recombination centers in silicon at diffusion of phosphorus and boron	A. M. Filachov, I. I. Taubkin, and M. A. Tri- shenkov A review on advances in the solid-state photoelectronics
Y. N. Tashayev Modeling of the electrostatic field of the charged toroid	N. I. Iakovleva Recombination mechanisms and minority carrier lifetime analysis in the narrowband CdHgTe structures
PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS	E. V. Permikina and A. S. Kashuba The investigation of of Cd _x Hg _{1-x} Te multilayered structures for production of matrix photodetector
I. A. Grishina, V. A. Ivanov, and L. M. Kov- rizhnykh Current state of researches in plasma physics and plasma technologies in Russia (a review of the XLII International Zvenigorod Conference, 2014)	A. V. Filatov, V. V. Karpov, E. V. Susov, A. A. Gribanov, N. S. Kuznetsov, and V. I. Petrenko Photoresistors with a Gray code from heteroepitaxial structures Cd _x Hg _{1-x} Te on the 2-11 μm spectral range with thermoelectric cooling
A. I. Meshcheryakov and I. Yu. Vafin Measurement of the plasma effective charge on the soft X-ray spectrum and on conductivity of plasma at the L-2M stellarator	A. V. Filatov, E. V. Susov, N. M. Akimova, V. V. Karpov, and V. I. Shaevich Processing the highly stable 8—12 μm photoresistors on the basis of molecular-beam heteroepitaxial CdHgTe structures
A. A. Balmashnov, S. P. Stepina, N. B. Butko, A. M. Umnov, and M. J. Jimenez Parameters of ECR plasma created in a coaxial cavity of the CERA-RI-2 injector (computer simulation) 150	A. K. Budtolaeva, P. E. Khakuashev, and I. V. Chinareva Study of the beryllium implantation in InP
V. S. Kurbanismailov, O. A. Omarov, G. B. Ra-	INFORMATION
gimkhanov, M. A. Arslanbekov, Kh. M. Abaka- rova, and A. Ali Rafid Pulse volume dis-	Summary list of articles published in 2014 209 Rules for authors
charge in helium at high overvoltages 154	Subscription to the Journal 214

Ä